

아르곤 압력에 따른 유도결합형 플라즈마의 전기적 특성

이영환, 허인성, 조주웅, 김광수, 이종찬, 최용성, 박대회
원광대학교 전기 전자 및 정보 공학부

Electrical Properties of Inductively Coupled Plasma by Argon Pressureabstract

Y.H. Lee, I.S. Her, J.U. Jo, K.S. Kim, J.C. Lee, Y.S. Choi, D.H. Park
School of Electrical Electronic and Information Engineering, WonKwang University

Abstract

In this paper, using a Langmuir probe Ar gas characteristic of electrodeless fluorescent lamp which used an inductively coupled plasma were investigated. The RF output changed into 5-50W in 13.56MHz. At this time internal plasma voltage of the chamber and probe current were measured while changing in -70V - +70V with a supply voltage by Langmuir probe. If pressure of Ar gas was increased, the electric current tended to decrease. Also, an electric current was increased according to an increase of a RF output.

Key Words : plasma diagnosis, Langmuir probe, bias voltage, argon

1. 서 론

각 종의 플라즈마들은 박막 디바이스 제작, 반도체 식각, 증착, 용접, 조명용 광원 및 신소재 개발 등에 많이 이용되고 있다^[1,2]. 그러나, 플라즈마는 복잡하고 불안정하기 때문에 플라즈마의 온도를 측정하기 위해서는 일반적으로 사용되는 온도계나 열전대 등을 사용하지 못하고, 측정을 위한 진단 기술이 발전하게 되었다^[3]. 진단 방법으로는 probe 법, 전자파법 등이 사용되고 있는데 probe법 중에서도 단침법이 널리 사용되고 있다^[4]. 고주파 방전에는 용량 결합형, 유도 결합형이 있다. 유도 결합형 플라즈마는 고주파 발생원과 플라즈마가 안테나 코일을 통해 전자적으로 결합하는 것에 의해 발생한다. 즉, 유도 회로에 큰 고주파 전류를 흐르게 하면, 이 전류에 의해 발생하는 자기장이 플라즈마 발생 영역에 침입하고 패러데이의 법칙에 의

해 전기장이 발생한다. 이 전기장에 의해 자유 전자가 가속되고 플라즈마가 발생하게 된다. 이러한 현상을 이용하여 장수명과 고효율의 특징을 갖는 무전극 램프가 개발되었다. 무전극 램프는 램프의 수명에 영향을 주는 필라멘트나 전극이 없으므로 장수명을 실현하고 있다^[5]. 무전극 램프에서 봉입된 가스의 종류 및 압력에 따라 전기적 특성이나 광학적 특성에 많은 차이가 나타나게 된다. 그러나, 무전극 램프에서 이러한 특성에 대한 연구는 적고 RF 출력에 따라 적합한 가스의 압력 선정이 확립되어 있지 못하다. 따라서 본 논문에서는 Langmuir probe를 이용하여, 가장 많이 사용되고 있는 아르곤 가스의 압력과 RF 출력 변화에 따른 유도 결합형 플라즈마의 전기적 특성을 측정하였다.

2. 실험장치 및 방법

그림 1은 플라즈마 발생 장치 및 플라즈마의 측

정 시스템의 사진을 나타내었다. 실험은 우선 로타리 펌프를 가동시켜 방전관 내부의 공기를 외부로 배출하여 진공도를 0.1mTorr 이하로 유지하였으며, 가이슬러관을 통하여 진공관 내부에 존재하는 공기와 다른 가스를 태워서 없앤 후에 실험을 시작하였다.

실험에 사용되는 탐침봉의 재질은 녹는점이 높은 알루미늄, 몰리브덴, 텅스텐, 백금 등이 사용되는데^[3], 여기서는 텅스텐을 사용하였고 glass로 절연하였으며, 크기는 직경 1.2mm에 길이 6mm의 단일 탐침봉을 사용하였다. 주파수 출력을 위하여 동관으로 제작된 안테나를 사용하였다. 출력 주파수는 무전극 형광 램프에 많이 사용되고 있는 13.56MHz이고 주파수 발전기의 최대 출력은 300W이다. Probe에 인가하는 전압은 공급 전류가 최대 2A인 power supply를 사용하여 -70V부터 +70V까지 10V 간격으로 증가시키며 DMM/193A를 이용하여 전류를 측정하였다. 사용된 아르곤 가스의 순도는 99.99%이고, MFC 밸브를 통하여 방전관 안에 유입시켜서 압력을 1~50mTorr 까지 변화하면서 측정하였다.

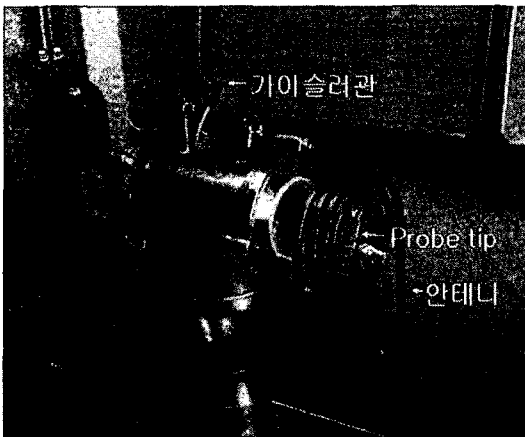


그림 1. 실험 장치

3. 결과 및 고찰

3.1 아르곤 가스 압력 변화에 따른 전기적 특성

먼저 순도 99.99%인 아르곤을 방전관 내부에 공급하면서 동시에 방전관의 가스를 외부로 방출시켜 원하는 압력이 일정하게 유지하게 하였다. 일정한 압력이 유지되면 공급되는 가스와 방출하는

가스를 동시에 차단하여 RF 출력을 공급하였다. 그리고 power supply를 통하여 probe에 전원을 공급하여 전류와 전압을 측정하고, 계속적으로 probe 공급 전압을 증가시키며 전류를 측정하였다. 다음으로는 가스의 압력을 변경시키며 같은 방법으로 측정하였다. 그림 2와 그림 3은 5, 10W의 RF출력과 1~50mTorr의 아르곤 가스 압력 변화에 따른 전기적 특성을 나타내고 있다. 그림 2와 그림 3에서 가스 압력이 증가함에 따라 전류는 감소하는 경향이 나타났다. 이는 방전관 내부의 밀도 증가로 인해 입자들의 전류가 포화되지 못하고 떨어진 것으로 생각된다. 이와 같이 가스의 압력이 전류와 반비례하므로 적절한 가스의 압력에 의해서 램프의 발광에 필요한 플라즈마가 발생하므로 광학적인 특성과 고려하여 적절한 압력을 찾는 것이 중요하다고 사료된다.

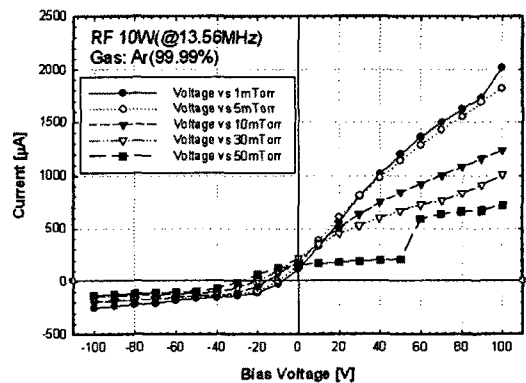


그림 2. 아르곤 가스 압력별 전기적 특성 (5W)

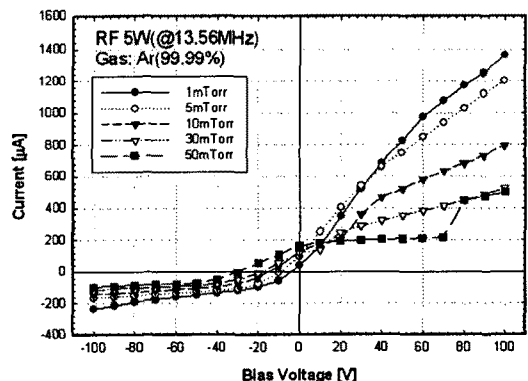


그림 3. 아르곤 가스 압력별 전기적 특성 (10W)

3.2 RF 출력 변화에 따른 전기적 특성

5~50W까지 RF 출력을 변화시켰을 때 전기적 특성은 그림 4와 같다. 저출력에서는 플라즈마의 발생이 약하고, 정확한 방전이 일어나지 않아서 전류가 낮게 나타났다. RF 출력이 커짐에 따라 플라즈마가 발생이 잘 되고, 전류의 변화가 심하게 발생하였다. 그림 4에서와 같이 RF 출력이 커지면 전류가 크게 증가하는 경향을 보였다.

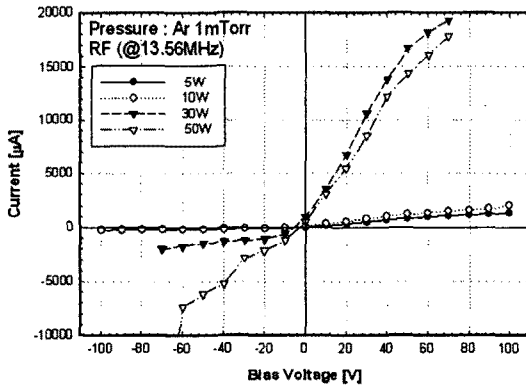


그림 4. RF 출력별 전기적 특성 (1mTorr)

4. 결론

아르곤 가스의 압력을 증가시키면 방전관 내부의 밀도 변화에 따라 probe의 전류 값은 감소하는 경향이 있었다. 또한, RF 출력을 증가시키면 저출력에서는 전류의 증가가 적었으나, 출력이 커지면서 전류 값은 크게 증가하였다. 이는 일정 이상의 RF 출력에서만 플라즈마의 발생이 쉽고, 발광에 필요한 방전이 생성됨을 알 수 있었다. 이와 같이 적정한 출력이 있어야만 유효한 방전을 얻을 수 있다.

감사의 글

본 논문은 에너지 관리공단에서 시행한 "고효율 무전극 형광등 광원 기술 개발-전구형" 사업의 지원을 받아 이루어진 논문입니다.

참고 문헌

- [1] 林泉, "플라즈마 공학", 朝倉書店, 1987
- [2] 堤井信力, "플라즈마 基礎工学", 内田老鶴圃,

1986

- [3] 박철웅, "플라즈마 온도 측정에 관한 연구", 석사학위 논문, 서울대학교, 1987
- [4] 엄무수, "음극 재질에 따른 직류 플라즈마 시스템의 글로우 방전 특성 및 진단에 관한 연구", 박사학위 논문, 울산대학교, 1996
- [5] 추장희 외 "무전극 황방전등에서 고압 이원자 황의 자체 역전 효과", 대한 전기학회지, 49C권 11호, 2000한전자, "복합 스트레스에 의한 열화진단", 전기전자재료학회논문지, 15권, 1호, p. 10, 2001.